PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-156606

(43) Date of publication of application: 16.06.1998

(51)Int.Cl.

B23B 27/14 B23P 15/28

C23C 16/30

(21)Application number: 08-334948

(71)Applicant: HITACHI METALS LTD

HITACHI TOOL ENG CO LTD

(22)Date of filing:

29.11.1996

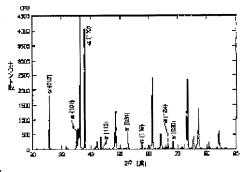
(72)Inventor: GONDA MASAYUKI

ISHII TOSHIO UEDA HIROSHI SHIMA NOBUHIKO

(54) ALUMINUM OXIDE COATING TOOL AND MANUFACTURE THEREOF

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an aluminum oxide coating tool of stable quality in a cutting characteristic or the like, by increasing adhesion of both interfaces of a connection layer, provided between an oxidized film mainly composed of α type aluminum oxide and a non-oxidized film which is a bed (base unit side film) thereof to come into direct contact with both the films, or mechanical strength of the connection layer itself and mechanical strength of the oxidized film itself mainly composed of the α type aluminum oxide. SOLUTION: In an aluminum oxide coating tool formed in a base unit surface with a single layer skin film of any one kind of carbide, nitride, carbide nitride, oxide, oxide carbide, oxide nitride and oxide carbide nitride of IVa, Va, VIa group metal in the periodic table or a multi-layer skin film consisting of two or more kinds and an oxidized film composed mainly of lpha type aluminum oxide of at least one layer, the strongest peak surface of X-ray diffraction of the oxidized film is a surface 110.



(19)日本国特許庁 (JP)

(51) Int.Cl.6

(12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

特開平10-156606

最終頁に続く

(43)公開日 平成10年(1998) 6月16日

B 2 3 B 27/1 B 2 3 P 15/2 C 2 3 C 16/3	28	B 2 3 B 27/14 B 2 3 P 15/28 C 2 3 C 16/30	A A			
		審査請求 未請求 請	求項の数9 FD (全 18 頁)			
(21)出願番号	特願平8-334948	(71)出願人 000005083				
		日立金属株	式会社			
(22)出願日	平成8年(1996)11月29日	東京都千代田区丸の内2丁目1番2号				
		(71)出願人 000233066				
		日立ツール	朱式会社			
		東京都江東	区東陽4丁目1番13号			
		(72)発明者 権田 正幸				
		埼玉県熊谷	市三ケ尻5200番地日立金属株式			
		会社磁性材料	科研究所内			
		(72)発明者 石井 敏夫				
		埼玉県熊谷	市三ケ尻5200番地日立金属株式			
		会社磁性材料	以研究所内			

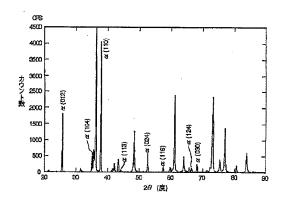
(54) 【発明の名称】 酸化アルミニウム被覆工具およびその製造方法

識別記号

(57)【要約】

【課題】 α型酸化アルミニウムを主とする酸化膜とその下地(基体側の膜)である非酸化膜との間にあり両膜に直接接触する結合層の両界面の密着性あるいは結合層自体の機械強度やα型酸化アルミニウムを主とする酸化膜自体の機械強度を高めることにより、切削特性等の品質が安定した酸化アルミニウム被覆工具を提供する。

【解決手段】 基体表面に周期律表のIVa、Va、VIa族金属の炭化物、窒化物、炭窒化物、酸化物、酸炭化物、酸窒化物および酸炭窒化物のいずれか一種の単層皮膜または二種以上からなる多層皮膜、並びに少なくとも一層の a型酸化アルミニウムを主とする酸化膜が形成されている酸化アルミニウム被覆工具において、前記酸化膜のX線回析最強ピーク面が(110)面であることを特徴とする酸化アルミニウム被覆工具。



(74)代理人 弁理士 大場 充

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基体表面に周期律表のIVa、Va、VIa族金属の炭化物、窒化物、炭窒化物、酸化物、酸炭化物、酸窒化物および酸炭窒化物のいずれか一種の単層皮膜または二種以上からなる多層皮膜、並びに少なくとも一層の α型酸化アルミニウムを主とする酸化膜が形成されている酸化アルミニウム被覆工具において、前記酸化膜の X線回析最強ピーク面が(110)面であることを特徴とする酸化アルミニウム被覆工具。

1

【請求項2】 基体表面に周期律表のIVa、Va、VIa 10 族金属の炭化物、窒化物、炭窒化物、酸化物、酸炭化物、酸窒化物および酸炭窒化物のいずれか1種の単層皮膜または二種以上からなる多層皮膜、並びに少なくとも一層の α 型酸化アルミニウムを主とする酸化膜が形成されている酸化アルミニウム被覆工具において、前記酸化膜のX線回析の(110)面による等価ピーク強度PR(110)が1以上であることを特徴とする酸化アルミニウム被覆工具。

【請求項3】 前記 α 型酸化アルミニウムを主とする酸化膜の膜厚が2. 5μ m未満のときの酸化膜の平均粒径 20 が2 μ m以下であり、前記膜厚が2. 5μ m以上のときの平均粒径が4 μ m以下であることを特徴とする請求項1 又は請求項2に記載の酸化アルミニウム被覆工具。

【請求項4】 前記 α 型酸化アルミニウムを主とする酸化膜の中心線平均面粗さ R a が 0. 6μ m以下であることを特徴とする請求項 1 乃至請求項 3 のいずれかに記載の酸化アルミニウム被覆工具。

【請求項5】 前記 α 型酸化アルミニウムを主とする酸化膜の膜厚が2.5 μ m未満のときのその酸化膜の最大面粗さ R m a x が 2 μ m以下であり、前記膜厚が2.5 30 μ m以上のときの最大面粗さ R m a x が 3 μ m以下であることを特徴とする請求項1 乃至請求項4 のいずれかに記載の酸化アルミニウム被覆工具。

【請求項6】 前記各膜間の密着性が高まるように、前記α型酸化アルミニウムを主とする酸化膜の格子縞と結合層の格子縞とが界面において連続していることを特徴とする請求項1乃至請求項5のいずれかに記載の酸化アルミニウム被覆工具。

【請求項7】 前記α型酸化アルミニウムを主とする前記酸化膜の表面にチタンの窒化膜が形成されていること 40を特徴とする請求項1乃至請求項6のいずれかに記載の酸化アルミニウム被覆工具。

【請求項8】 周期律表のIVa、Va、VIa族金属の炭化物、窒化物、炭窒化物の一種以上とFe、Ni、Co、W、Mo、Crの一種以上とよりなる超硬質合金を基体とすることを特徴とする請求項1乃至請求項7のいずれかに記載の酸化アルミニウム被覆工具。

【請求項9】 周期律表のIVa、Va、VIa族金属の炭 に優れる長所があるものの、非酸化膜の上に直接成膜す化物、窒化物、炭窒化物のいずれか一種または二種以上 るためには高温で成膜する必要があり、α型酸化アルミからなる非酸化膜層と、前記非酸化膜層の成膜時に用い 50 二ウムの結晶粒径が大きくなり機械特性が低下する欠点

たガス構成を主として更に 0.1~5 v o 1%の酸化性 ガスを加え成膜温度 950~1020℃で成膜した周期 律表の IV a、V a、VI a族金属の酸化物、酸炭化物、酸窒化物および酸炭窒化物のいずれか一種または二種以上 からなる薄層との組み合わせからなる結合層を成膜し、その上に α型酸化アルミニウムを主とする酸化膜を成膜 することを特徴とする酸化アルミニウム被覆工具の製造 方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、切削用及び耐摩耗 用の酸化アルミニウム被覆工具とその製造方法に関する ものである。

[0002]

【従来の技術】一般に、被覆工具は超硬質合金、高速度鋼、特殊鋼よりなる基体表面に硬質皮膜を化学蒸着法や、物理蒸着法により成膜することにより作製される。このような被覆工具は皮膜の耐摩耗性と基体の強靭性とを兼ね備えており、広く実用に供されている。特に、高硬度材を高速で切削する場合に、切削工具の刃先温度は1000℃前後まで上がるとともに、被削材との接触による摩耗や断続切削等の機械的衝撃に耐える必要があり、耐摩耗性と強靭性とを兼ね備えた被覆工具が重宝されている。

【0003】硬質皮膜には、耐摩耗性と靭性に優れた周期律表IVa、Va、VIa族金属の炭化物、窒化物、炭窒化物からなる非酸化膜や耐酸化性に優れた酸化膜が単層あるいは多層膜として用いられる。非酸化膜では例えば TiC、TiN、TiCNが利用され、酸化膜では特に α 型酸化アルミニウムや κ 型酸化アルミニウム等が利用されている。炭化物、窒化物、炭窒化物等からなる非酸化膜の欠点は酸化され易いことであり、この欠点を補うため、非酸化膜上に耐酸化性に優れた酸化アルミニウム等の酸化膜を形成する多層膜構造を持たせることにより非酸化膜の酸化を防止することが行われている。

【0004】この非酸化膜/酸化膜の多層膜構造の欠点は非酸化膜と酸化膜との間の密着性が低いこと、あるいは高温で機械強度が安定しないことである。前記酸化膜として κ型酸化アルミニウム膜を用いた場合、この κ型酸化アルミニウムは前記非酸化膜との密着性は比較的良好でありしかも1000~1020℃と比較的低温で成膜できる長所はあるものの、準安定状態のアルミナであるため高温での使用時に α型酸化アルミニウムに変態するため体積が変化し、膜中にクラックが入り、膜が剥がれるという欠点がある。これに対して、前記酸化膜として α型酸化アルミニウムを用いた場合、この α型酸化アルミニウムを用いた場合、この α型酸化アルミニウムを用いた場合、この α型酸化アルミニウムを開いた場合、この α型酸化アルミニウムの結晶でも安定なアルミナ膜であり高温特性に優れる長所があるものの、非酸化膜の上に直接成膜するためには高温で成膜する必要があり、 α型酸化アルミニウムの結晶粒径が大きくなり機械特性が低下する欠点

がある。

【0005】このため従来より、前記非酸化膜の表面を 酸化させ酸化膜生成の基点を形成した後に酸化アルミニ ウムを形成することにより1000~1020℃と比較 的低温でα型酸化アルミニウムを得る手法が常用されて いる。図4はこのような非酸化膜と酸化膜の界面近傍を 模式的に示したものであり、基体側に形成された非酸化 膜3とα型酸化アルミニウムを主とする酸化膜1との間 に結合層2が表記されている。上記のように結合層2は 一般に非酸化膜3の表面を酸化させることにより作製さ れ、その厚さは1μm以下と薄い。このため、一見非酸 化膜3の上に直接酸化膜1が形成されているように見え るが、本発明では非酸化膜3上に形成された酸化層をそ の機能と特性を明確にするためその製法に関わらず全て 結合層2として表記する。

【0006】上記のように結合層2を非酸化膜3表面の 酸化により形成した後成膜したα型酸化アルミニウムを 主とする酸化膜1は密着強度が充分ではなく、切削時に 酸化膜1がその下地である非酸化膜3から早期に剥がれ る事故が発生することがある。このためα型酸化アルミ 20 ニウムを主とする酸化膜1と基体側に形成された非酸化 膜3との間の密着強度を高めるために結合層2の形成方 法に種々の工夫がなされてきた。例えば、特開平06-316758号では鋳鉄に対する切削性能を向上させる ため、下地にTiCN層(図4の3)を形成した後、酸 化ポテンシャルがH2Oの2Oppm未満の濃度である H₂キャリアガスを用い、CO₂、CO及びA1Cl₃の 順序に反応ガスを順次供給することによりアルミナの核 形成を開始させ、核形成時の温度を約1000℃にして α-アルミナ膜を形成することにより、(012)面から 30 度を下げてTi₂O₃、Ti₃O₅、Ti_{O2}が形成されな の等価X線強度TC(012)が1.3より大きいアル ミナ層を提案している。この場合、TiCN層(図4の 3) の表面にまず酸化ポテンシャルがH2 Oの20pp m未満の濃度であるHzキャリアガスおよびCOzガス、 COガスを流すことによりTiCN層表面が酸化される ことにより結合層(図4中の2)が形成され、その後、 更に Α 1 С 1 3 を加えて流すことにより α ーアルミナ膜 が形成されているものと考えられる。

【0007】また、酸化アルミニウム自体の耐摩耗性お よび耐欠損性を高めるために、アルミナの成膜時にH2 SガスおよびS○₂ガスを添加した反応ガスを用いたり (特開平06-31503号) あるいはH₂Sガスおよ びSO₂ガスに加えて更に20~30vo1%のCO₂を 用いることにより(特開平07-108405号)、主 ピークである(030)面のX線回折ピーク強度Ⅰ(0 30) と(104) 面のX線回折ピーク強度I(10 4) との比が I (030) / I (104) > 1、あるい はこれに加えて更に(O12)面のX線回折ピーク強度 I(012) がI(012) / I(030) > 1なる関 係にあるα型結晶を主体にした結晶構造の酸化アルミニ 50 にアルミナ膜1を形成している。また、特開平05-3

ウムを提案している。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】本発明者等は超硬等の 基板上にα型酸化アルミニウムを主とする酸化膜を含む 多層膜を形成して作製した切削工具を切削テストし、そ の破損部を詳細に評価した結果、上記のように α型酸化 アルミニウムを主とする酸化膜1が下地である非酸化膜 3との界面の結合層部分(図4中の2)から剥がれた り、酸化膜自体にクラックが入り結晶粒が脱落したりし ていることがわかった。本発明が解決しようとする課題 は α型酸化アルミニウムを主とする酸化膜 1 とその下地 (基体側の膜)である非酸化膜3との間にあり両膜に直 接接触する結合層2の両界面の密着性あるいは結合層2 自体の機械強度や α型酸化アルミニウムを主とする酸化 膜1自体の機械強度を高めることにより、切削特性等の 品質が安定した酸化アルミニウム被覆工具を提供するこ

【0009】一般に、前記結合層2はTiC、TiN、 TiCN膜等より成る非酸化膜3の表面をH2OとCO2 との混合ガスにより酸化することにより作製しているが 次のように品質の良いα型酸化アルミニウムを主とした 酸化膜被覆工具を安定して生産することは困難である。 即ち、結合層2成膜時に、COz等による酸化性ガスの 濃度が高いと主にTi2O3(X線パターンはASTM No. 10-63参照) やTi₃O₅ (ASTMNo. 1 1-217) あるいはTiO2 (ASTMファイル N o. 21-1276) が形成され、下地との密着強度が 低く、酸化層(結合層)自体がもろく機械強度が低くな る欠点が生じる。一方、CO2等による酸化性ガスの濃 いように非酸下膜3の酸化を行うと下地であるTIC、 TiN、TiCN等の非酸化膜3表面の酸化が不十分に なり、酸化アルミニウムの成膜温度が1020℃以下で は κ型酸化アルミニウムが形成され α型酸化アルミニウ ムが安定して形成されず、一方酸化アルミニウムの成膜 温度を1030℃以上にすると a型酸化アルミニウムを 主とする酸化膜1の粒径が粗大化するとともに、中心線 平均面粗さRaや最大面粗さRmaxも荒くなり被覆工 具の特性が低下する欠点が生じる。

【0010】また、上記のように下地である非酸化膜3 を酸化させて結合層2を作製するのではなく、非酸化膜 3の上にTiCO、TiNO、TiCNO等の結合層2 を新たに成膜させる方法として次のものが提案されてい る。特開昭63-195268号ではアルミナ膜の内層 として0. 5 μm厚さのTiCNO膜を図4の結合層2 として1100℃や1030℃で成膜し、その後アルミ ナ膜1をそれぞれ960℃と1000℃で成膜してお り、特開平02-30406号では膜厚1μmのTiC O膜やTiCNO膜を図4の結合層2として成膜した後

45976号では膜厚0.5μmと3μmで粒径0.2 ~1. 5 µ mのT i C N O 膜やT i C O 膜をT i C l 4 やCO、H₂、N₂ガスを用いて結合層2として1000 ℃で成膜した後、アルミナ膜1を1000℃で成膜して いる。これら結合層2を別個に成膜する従来例の特徴は それぞれ結合層2の成膜温度がアルミナ膜の成膜温度よ りも高いこと(特開昭63-195268号)、結合層 2の膜厚が1μmと厚いこと(特開平02-30406 号)、結合層2の成膜時にСОガスを用いていること

(特開平05-345976号)である。結合層2の成 10 膜時に、CO2やH2O等の酸化性ガスが多すぎたり成膜 温度が高すぎたりすると結合層2中の酸素の含有量が多 くなりすぎ上記と同様に下地の非酸化膜3との密着性が 低下するとともに、結合層2自体の機械強度が低くなる 欠点が現れ、結合層 2 の膜厚が 1 μmと厚いと結合層を 構成する酸化膜自体の機械強度が低いため結合層内で破 断する欠点が現れ、СОгガスの代わりにСОガスを用 いると結合層 2 中の含有酸素量が不十分になり α 型酸化 アルミニウムを主とする酸化膜1が安定して形成されな くなる欠点が現れた。上記のように、本発明の課題は下 地の非酸化膜3と酸化膜1とを結合する膜厚の薄い結合 層2の密着性と機械強度特性とを改善することにより、 非酸化膜3との密着性が良いとともに、粒径が小さく機 械強度の優れた α型酸化アルミニウムを主とする酸化膜 1を持つ、長寿命の酸化アルミニウム被覆工具およびそ の製造方法を提供することである。

[0011]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記知見 に基づき鋭意検討した結果、下地であるTiC、Ti N、T i C N 等の非酸化膜 3 と α 型酸化アルミニウムを 30主とする酸化膜1との間に形成する薄い結合層2を改質 することで非酸化膜3およびα型酸化アルミニウムを主 とする酸化膜1との密着性を改善し、α型酸化アルミニ ウムを主とする酸化膜1の(110)面のX線ピーク強 度を強くするとともに、α型酸化アルミニウムを主とす る酸化膜1の結晶粒径を微細化することにより機械特性 が改善されて前記の問題点が解消することを見出し、本 発明に想到した。

【0012】すなわち本発明は、基体表面に周期律表の IVa、Va、VIa族金属の炭化物、窒化物、炭窒化物、 酸化物、酸炭化物、酸窒化物および酸炭窒化物のいずれ か一種の単層皮膜または二種以上からなる多層皮膜、並 びに少なくとも一層のα型酸化アルミニウムを主とする 酸化膜が形成されている酸化アルミニウム被覆工具にお いて、前記酸化膜のX線回析最強ピーク面が(110) 面であることを特徴とする酸化アルミニウム被覆工具で ある。また、基体表面に周期律表のIVa、Va、Vla族 金属の炭化物、窒化物、炭窒化物、酸化物、酸炭化物、 酸窒化物および酸炭窒化物のいずれか一種の単層皮膜ま たは二種以上からなる多層皮膜、並びに少なくとも一層 $50 - 0.1 \sim 5 \text{ vol} \%$ 好ましくは $0.5 \sim 3 \text{ vol} \%$ の酸

のα型酸化アルミニウムを主とする酸化膜が形成されて いる酸化アルミニウム被覆工具において、前記酸化膜の X線回析の(110)面による等価ピーク強度PR(1 10)が1以上好ましくは1.5以上であることを特徴 とする酸化アルミニウム被覆工具である。また、前記α 型酸化アルミニウムを主とする酸化膜の膜厚が 2. 5 μ m未満のときの酸化膜の平均粒径が2μm以下であり、 その膜厚が2. 5μm以上のときの平均粒径が4μm以 下であることを特徴とするものである。また、前記 α型 酸化アルミニウムを主とする酸化膜の中心線平均面粗さ $Raが0.6 \mu m以下好ましくは0.5 \mu m以下である$ ことを特徴とするものであり、また、前記酸化膜の膜厚 が2.5μm未満のときのその酸化膜の最大面粗さRm $axが2\mu m以下であり、前記膜厚が2.5\mu m以上の$ ときの最大面粗さRmaxが3μm以下であることを特 徴とするものである。また、前記各膜間の密着性が高ま るように、α型酸化アルミニウムを主とする酸化膜(図 4中の1)の格子縞と、α型酸化アルミニウムを主とす る酸化膜と直接接触する結合層(図4中の2)の格子縞 とが界面において連続していることを特徴とするもので ある。ここで、格子縞とは、透過電子顕微鏡(TEM) で結晶を高倍率で観察したときに得られる格子像の縞模 様の縞のことを云う。二つ以上の相接する膜(結晶)の 格子像を撮影しようとした時、これらの膜の結晶方位が 共に透過電子顕微鏡の入射ビームと大略平行な時にのみ 両者の結晶の格子像が同時に観察される。α型酸化アル ミニウムを主とする酸化膜1の格子縞と結合層2の各格 子縞とが界面において連続しているということは即ち両 結晶の結晶方位が共に入射ビームに大略平行であり、α 型酸化アルミニウムを主とする酸化膜1と結合層2の両 者がエピタキシャルの関係にあることを示している。両 膜の結晶方位が平行でなく片一方の結晶方位のみが透過 電子顕微鏡の入射ビームに平行なときは、その結晶のみ の格子像が得られ、平行でないもう片一方の結晶の格子 像は得られない。また、両結晶の結晶方位が平行であっ ても両結晶が直接接触しておらず他の物質が介在してい る場合には、両結晶の格子像は得られるものの間にある 介在物により格子縞が途中で中断し両者の格子縞は連続 しない。また、本発明はα型酸化アルミニウムを主とす る酸化膜の表面にチタンの窒化膜が形成されていること を特徴とするものである。また、本発明は周期律表のIV a、Va、VIa族金属の炭化物、窒化物、炭窒化物の一 種以上とFe、Ni、Co、W、Mo、Crの一種以上 とよりなる超硬質合金を基体とすることを特徴とする酸 化アルミニウム被覆工具である。

【0013】また、本発明の製造方法は、周期律表のIV a、Va、VIa族金属の炭化物、窒化物、炭窒化物のい ずれか一種または二種以上からなる非酸化膜層と、前記 非酸化膜層の成膜時に用いたガス構成を主として更に

化性ガスを加え成膜温度950~1020℃で成膜した周期律表のIVa、Va、VIa族金属の酸化物、酸炭化物、酸窒化物および酸炭窒化物のいずれか一種または二種以上からなる薄層との組み合わせからなる結合層を成膜し、その上にα型酸化アルミニウムを主とする酸化膜を成膜することを特徴とする酸化アルミニウム被覆工具の製造方法である。

[0014]

【発明の実施の形態】図1は本発明品の酸化アルミニウ ム被覆工具の皮膜部分を試料面にして2 θ - θ 走査法に 10 よりX線回析パターンを測定したときの一例を示したも のである。X線源には $CuOK\alpha1$ (波長 $\lambda=1$. 54 05A)を用いた。本発明品は、従来品と同様に基体表 面にTiNとTiCNを成膜した後、TiC層を薄く成 膜しそのまま連続してTiCの成膜に用いた構成ガスに さらにCOzガスを追加して反応させてTiCO層を成 膜することによりTiC層/TiCO層よりなる結合層 を作製した後、その表面上に α型酸化アルミニウムを成 膜したものである。図中には $\alpha - A 1_2 O_3 O X 線ピーク$ のみピーク面を表記し、他の形成化合物によるピーク (例えばTiCN等。) のピーク名は表記していない。 図1より、本発明品は $\alpha - A l_2 O_3 O X 線ピークの(1)$ 10) 面が他のピークに比べ強いピークを示し、(01 2) ピークや(030) ピークの強度は弱く、(11 0) のピーク強度を越えないことがわかる。 $\alpha - A 1_2$ O₃の(hkl) 面からのX線ピーク強度を定量的に評 価するために次式により(hkl)面による等価ピーク 強度PR(hkl)とTC(hkl)とを定義した。こ こで I (h k l) は (h k l) 面による実測時の X 線回 折強度を表し、Io(hkl)はASTMファイル N o. 10-173 (Powder Diffract ion File Published by JCP DS International Center f or Diffraction Data) に記載され ているX線回折強度であり、配向が等方的である粉末粒 子の(hkl)面からのX線回折強度を表している。T C(hkl)は特開平06-316758号中の定義と 同一であり、PR(hkl)は更に(124)、(03 0) のピークまで含めて同様の定義を行ったものであ る。PR(hk1)、TC(hk1)はともに、AST 40 Mのデータに記載された等方粒子のX線ピーク強度に対 する、X線回折で実測した皮膜の(hkl)面からのX 線回折ピーク強度の相対強度を示しており、PR(hk TC(hkl)の値が大きい程(hkl)面から のX線ピーク強度が他のピーク強度よりも強く、(hk 1)方向に測定サンプルが配向していることを示す。 PR $(hk1) = \{I (hk1)/I_0 (hk1)\}/[\Sigma$ $\{I (hk1)/I_0 (hk1)\}/8\}$ 但し、(hkl) = (012)、(104)、(11 0), (113), (024), (116), (12

4), (030) TC $(hkl) = \{I (hkl)/I_0 (hkl)\}/[\Sigma$ $\{I (hkl)/I_0 (hkl)\}/6\}$ 但し、(hk1) = (012)、(104)、(110) (113) (024) (116) 具体的には、図1のPR(110)は5.04であり、 図1の(110)のX線ピーク強度が粉末粒子が示す (110) X線ピーク強度よりも5.04倍強いことを 示している。なお、 2θ が20~80°の範囲内には上 記の8ピーク以外に(006)、(202)、(21 1)、(122)、(018)ピークも存在するがこれ らのピーク強度は1。が10以下でありピーク強度1の少 しの変化で I/I。が大きく変動するため PR (hk 1)、TC(hkl)の計算には含めなかった。 【0015】本発明品の酸化膜表面の平均結晶粒径は (株)日立製作所製の走査電子顕微鏡(S-2300) の写真により測定し、膜厚が2.5 µm未満のときは2 μ m以下であり、膜厚が2. 5μ m以上のときは 4μ m 以下であった。また、中心線平均面粗さRaは0.6 μ m以下であり、また、最大面粗さRmaxは酸化膜の膜 厚が2. $5 \mu m$ 未満のときは $2 \mu m$ 以下であり、膜厚が

【0016】また、本発明品の一例であるα型酸化アルミニウムを主とする酸化膜と本酸化膜に直接接触しているTiC/TiCO結合層及びその下のTiCN膜との界面近傍を(株)日立製作所製の透過電子顕微鏡(Hー9000UHR)により観測したところ、後述の図3のように膜間の各界面において格子縞が連続していることが確認された。図5にこの格子縞の連続状況を模式的に30 示す。図5はあくまで以下に述べる原子レベルでの膜の成膜状況を説明するために示すものであり、各界面における格子縞の連続性は、格子縞間にわずかのずれ(不整合性)が許容され、格子縞の連続状況、格子縞間隔、個数等は図5に限定されるものでないことは言うまでもないことである。

2. $5 \mu m$ 以上のときは $3 \mu m$ 以下であった。

【0017】本発明品のα型酸化アルミニウムを主とする酸化膜の密着性や機械特性が優れる理由は明確ではないが次のことが考えられる。本発明品のα型酸化アルミニウムを主とする酸化膜は図1のようにX線回析時の40 (110)面ピーク強度が強く、α型酸化アルミニウムの(110)面が母材と平行方向に強く配向しているものである。本発明の製造方法により作製すると、下地の非酸化膜(図4中の3)や結合層(図4中の2)およびα型酸化アルミニウムを主とする酸化膜(図4中の1)の間にエピタキシャルの関係が成立し、即ち各膜が界面において連続的に形成(格子縞が連続的に形成)されるため、α型酸化アルミニウムの(110)面が面内に強く配向し、同時に、下地の非酸化膜3や結合層2と酸化膜1との界面に空孔や、大きな欠陥が非常に生じにくく、膜相互の密着性が高くなるものと考えられる。この

40

ような意味で、前記格子縞の連続性(エピタキシャルの 関係)はすべての界面で成立する必要はなく、透過電子 顕微鏡により結合層近傍を5万倍で観察したときに上記 格子縞の連続性(エピタキシャルの関係)が認められる 領域が存在すれば、本発明による優れた作用効果を獲得 することができる。本発明において下地に用いるTi C、TiN、TiCN等の非酸化膜(図4中の3)及び 結合層(図4中の2に対応し、例えば、TiC/TiC O、TiN/TiNO、TiCN/TiCNO等。) の 両者はfcc結晶構造を持っており、これらの膜がエピ 10 タキシャルに成長するとα型酸化アルミニウムを主とす る酸化膜3は(110)方向に配向しやすくなるものと 考えられる。また、(110)面による等価X線ピーク 強度PR(110)が1以上好ましくは1.5以上であ ることにより、通常は粉末状にして測定する等方的に配 向した α型酸化アルミニウムが示す (110) X線ピー ク強度(即ち、ASTMファイルNo. 10-173に 記載されているX線強度)よりも本発明品の(110) X線ピーク強度が1倍以上好ましくは1.5倍以上であ り、(110) 面が1倍以上好ましくは1.5倍以上配 20 向していることになり、上記の理由で密着性が優れるこ とがわかる。本発明において、(110)ピーク強度が 強いときは(012)ピーク強度や(030)ピーク強 度は相対的に弱くなる傾向がみられる。 PR (110) の強度が大略1倍以上の時、TC(012)は1.3以 下であり、PR(110)の強度が大きくなるとともに TC(012)値は小さくなり、PR(110)=8付 近ではTC(012)は約0.1になる。PR(11 0) が1以上では、(030) ピークと(104) ピー クの強度比I(030)/I(104)は0~9.97 と値がばらつき、(012)ピークと(030)ピーク の強度比I(012)/I(030)は0.08~6 3. 06と値がばらつきPR(110)とI(030) /I(104)やI(012)/I(030)との相関は 見られなかった。本開発品は(110)ピークが特に強 く(030)ピークや(012)ピークは相対的に弱く なっており、(030)ピークや(012)ピークの強 度が大きい特開平06-31503号や特開平07-1 08405号のアルミナ膜とは本質的に異なるものであ ることがわかる。

【0018】本発明方法で作製すると非酸化膜と結合層 およびα型酸化アルミニウムを主とする酸化膜とがエピ タキシャルに成長するため、 α型酸化アルミニウムを主 とする酸化膜を比較的低温度で密着性高く成膜出来る。 したがって、α型酸化アルミニウムを主とする酸化膜の 平均結晶粒径をこの酸化膜の膜厚が2.5μm未満のと きは2μm以下、前記膜厚が2.5μm以上のときは4 μm以下に成膜出来、また、前記酸化膜の中心線平均面 粗さRaをO. 6μm以下、最大面粗さRmaxを前記 つその膜厚が2. $5 \mu m$ 以上のときは $3 \mu m$ 以下にする 事が出来る。上記のように、本発明ではα型酸化アルミ ニウムを主とした酸化膜の粒径と中心線平均面粗さR a、最大面粗さRmaxが小さいため切削加工等の工具 として使用したときの摩擦が少なく、膜の磨耗や脱粒が 少なくなり、優れた機械特性が得られたものと考えられ る。同様の理由で膜表面の中心線平均面粗さRaは0. $5 \mu \text{ m以下が望ましく} \quad \alpha 型酸化アルミニウムを主とし$ た酸化膜の磨耗や脱粒が更に少なくなり工具特性が更に

【0019】次に、本発明による新規な酸化アルミニウ ム被覆工具を得る製造方法について解説する。本発明 は、周期律表のIVa、Va、VIa族金属の炭化物、窒化 物、炭窒化物のいずれか一種または二種以上からなる非 酸化膜(図4中の3)を成膜した後、まず周期律表のIV a、Va、VIa族金属の炭化物、窒化物、炭窒化物のい ずれか一種または二種以上からなる非酸化層を薄く成膜 し、そのまま連続してこの非酸化膜の成膜を構成したガ スを主として更に 0.1~3.0 v o 1%の酸化性ガス を加えて成膜温度950~1020℃で成膜することに より結合層(図4中の2)を成膜した後、その上にα型 酸化アルミニウムを主とする酸化膜(図4中の1)を成 膜するものである。このように成膜する事により、まず 周期律表のIVa、Va、VIa族金属の炭化物、窒化物、 炭窒化物のいずれか一種または二種以上からなる非酸化 層(図4中の2-2)を薄く成膜することにより下地で ある非酸化膜3とのエピタキシャル関係が得やすくなり 非酸化膜3と結合層2との間に高い密着性が得られ、更 に連続して酸化性ガスを加えて成膜した層(図4中の2 -1)によりα型酸化アルミニウムを主とする酸化膜1 との間にエピタキシャル関係が得やすくなり結合層2と 酸化膜1との間に高い密着性が得られるのが本発明によ る製造方法の特徴であり、膜剥がれを起こし難く、長寿 命の酸化アルミニウム被覆工具を製造することができ る。この時、結合層内を連続的に成膜するため途中で追 加する酸化性ガス量は全ガス流量の0.1~5vol% である必要がある。酸化性ガス量が0.1 v o 1 %未満 では結合層表面の酸素量が少ないため結合層上に x 型酸 化アルミニウムが出来やすくなり、安定して α 型酸化ア ルミニウムを主とする酸化膜が成膜出来ず、5 v o 1% を越えると結合層の酸化が進みすぎ Ti2O3、Ti 3 Os、Ti Oz等が多く成膜されるため結合層自体の機 械的強度が低下しα型酸化アルミニウムを主とする酸化 膜が結合層内で剥離しやすくなる欠点が生じる。また、 成膜温度が950℃未満の時は緻密な結合層を成膜出来 ず膜剥がれを生じやすく、1020℃を越える時は結合 層の結晶粒が粗くしかも酸化が進みすぎ膜剥がれを生じ やすくなる。また、本発明の α型酸化アルミニウムの成 膜には $A \mid C \mid_{3}$ や H_{2} 、 $C \mid O_{2}$ 、 $H_{2} \mid S$ 等のガスを用い酸 酸化膜の膜厚が2.5μm未満のときは2μm以下でか 50 化膜を成膜でき、毒性や腐食性の高いSOュガスを用い

る必要はなく、またCOzガス量も通常の流量である2 Ονο1%以下で成膜出来るため安定してα型酸化アル ミニウムを主とする酸化膜を成膜することができる。

【0020】本発明のα型酸化アルミニウムを主とする 酸化膜は、必ずしも最外層である必要はなく、 α型酸化 アルミニウムを主とする酸化膜の上に更に少なくとも一 層のチタン化合物 (例えばTiN層等。) を被覆しても

【0021】本発明における被覆方法には既知の成膜方 法を適用することが可能である。例えば、通常の化学蒸 10 着法(熱CVD)、プラズマを付加した化学蒸着法(P ACVD) 等を用いることができる。用途は切削工具に 限るものではなく、α型酸化アルミニウムを主とする酸 化膜を含む単層あるいは多層の硬質皮膜により被覆され た耐摩耗材や金型、溶湯部品等でも良い。酸化膜は α型 酸化アルミニウム単相に限るものではなく、α型酸化ア ルミニウムが主であれば、他の酸化物、例えば α型酸化 アルミニウムと κ型酸化アルミニウムとの混合膜や γ型 酸化アルミニウム、θ型酸化アルミニウム、δ型酸化ア ルミニウム、 x 型酸化アルミニウム等、他の酸化アルミ 20 ニウムとの混合膜あるいは α型酸化アルミニウムと酸化 ジルコニウム等他の酸化物との混合膜であっても同様の 効果が得られる。なお、本発明のα型酸化アルミニウム を主とする酸化膜とは、80 v ο 1%以上のα型酸化ア ルミニウムを含むものをいう。

【0022】次に本発明による被覆工具を実施例によっ て具体的に説明する。ただし、本発明はこれら実施例の 範囲に限定されるものでないことは言うまでもない。

【0023】(実施例1)WC72%, TiC8%, %を示す。)の組成よりなる切削工具用超硬基板をCV D炉内にセットし、その表面に、化学蒸着法によりH2 キャリヤーガスとTiCliガスとN2ガスとを原料ガス に用い0. 3 µ m厚さのT i Nを900℃でまず形成 し、次に、H2キャリヤーガスとTiCl4ガスとCH3 CNガスを原料ガスに用い 6μ m厚さのTiCN膜を900℃で成膜することにより非酸化膜(図4中の3)を 形成した後、950~1020℃でH2キャリヤーガス

とTiCliガスとCHiガスとをトータル2,200m 1/分を5~30分間流してまず成膜し、そのまま連続 して本構成ガスに更に2.2~110ml/分のCO2 ガスを追加して5~30分間成膜することによりTiC 層とT:CO層とが薄く積層されたT:C/T:CO結 合層(図4中の2)を作製した。その後、続いてA1金 属小片を詰め350℃に保温した小筒中にH2ガスを流 量310m1/分とHC1ガス130m1/分とを流す ことにより発生させたA1C13ガスとH2ガス21/分 と C O₂ ガス 1 0 0 m l / 分とを C V D 炉内に流し 1 0

10~1020℃で反応させることにより所定の厚さの

酸化アルミニウム膜(図4中の1)を成膜し本発明品を

作製した。酸化アルミニウム膜の成膜時にSOzガスは

【0024】作製した膜のX線回折は理学電気(株)製 のX線回折装置 (RU-300R) を用いて2 θ - θ 法 により2 θ が2 $0\sim90$ °の範囲内で測定した。X線源 には Κ α 1 線のみを用い、装置に内蔵されたソフトによ りΚα2線とノイズとを除去して測定した。

【0025】実施例1において、TiC/TiCO結合 層まで成膜した後、A1Cl3ガスとH2ガス21/分と CO₁ガス100m1/分とを流し1020℃で酸化ア ルミニウムを成膜したときの代表的な2つのX線回折測 定結果を図1、図2に示す。図中には $\alpha - A 1_2 O_3 O X$ 線ピークのみピーク面を表記し、他の形成化合物のピー ク(例えばTiCN等。)のピーク名は表記していな い。図1、2より α (110)ピークが強く、 α (01 2) や α (104)、 α (030) 等のピークは小さい ことがわかる。図1の場合I(030)/I(104) (Ta, Nb) C11%, Co9% (%はいずれも重量 30 <1、I(012)/I(030)>1であり、図2の 場合 I (030) / I (104) > 1、 I (012) / I (030) > 1 となっている。同様に測定した実施例1 の本発明品のPR (110) とTC (012) および I (030)/I(104), I(012)/I(030) の評価結果を表1にまとめる。

[0026]

流さなかった。

【表1】

14

		TC (012)	I (030)	I (012)	膜厚	平均粒径	Ruax	Ra
No			/I(104)	/I (030)	(µm)	(µm)	(µm)	(µm)
1	1.01	1. 29	0. 365	8. 216	4. 6	3. 4	2. 95	0. 54
2	1.53	1, 16	4. 359	0. 082	3.1	2. 9	2. 46	0. 48
3	2.09	1. 22	0. 672	5. 486	4. 3	3. 5	2. 97	0. 58
4	2, 47	i. 17	0. 154	4, 138	1. 8	1.4	1.10	0. 13
5	2, 93	0, 96	1. 250	1. 397	2, 3	1. 8	1. 65	0. 42
6	3, 19	1. 23	0. 252	5. 237	1.4	1, 3	0. 58	0. 24
7	3. 41	1. 10	0. 478	6. 332	3. 4	2. 7	2. 36	9. 51
-8	4.51	0. 96	1. 583	2. 742	4.5	3. 5	2, 54	0. 47
9	5, 04	0. 95	0.417	7. 619	2. 5	1. 9	1. 42	0. 37
10	5. 64	0. 72	0. 197	11. 693	3.8	3. 4	2. 61	0. 42
11	7. 15	0. 22	0. 156	2, 158	2, 1	1. 7	0. 69	0. 26
12	7. 37	0. 13	2. 222	1. 638	2. 7	2. 2	2. 04	0. 44
13	7. 98	0.15	0. 235	9, 284	4.7	3.9.	2. 67	0. 54

【0027】酸化アルミニウム膜の平均粒径は酸化アルミニウム膜表面を図6(a)に示す通り倍率5000倍でSEM写真に撮り(写真上の倍率は5000×0.820=4000倍)、この図6(a)に対応した図6(b)の模式図に示すように寸法が70mm×85mmのSEM写真上に上から16.5mm,35mm,52.5mmの各位置に横方向に引いた直線と写真の対角線を結んだ直線二本、計五本を引き、各直線内にある結晶粒の数から次式により平均粒径を求めた。

13

平均粒径 $(\mu m) = (直線の総長さ (mm)) / (直線内の結晶粒の総数 (ケ)) × 0.25$

上記図6(a),図6(b)は上記平均粒径の測定の一例を示したもので、直線の総長さは475 mm、直線内 30 の結晶粒の総数は85 f であり、平均結晶粒径は1.4 μ m であった。酸化アルミニウム膜表面の中心線平均面 粗さ R a は V e e c o Instrumens In c. 社製の触診型の表面相さ計 D E K T A K 8000を 用いて測定長0.25 mmで測定し、最大面粗さ R m a x は L a s e r t e c (株) 社製のレーザー顕微鏡 1 L M 11 を用いて測定長 18μ mで測定した。その時の酸化アルミニウム膜厚は表面粗さを測定した。その時の酸化アルミニウム膜厚は表面粗さを測定した。上記測定長 18μ m で R m a x を測定することにより異物等に 18μ m で R m a x を測定できた。これらの評価結果を表 18μ にまとめる。

【0028】表1より本発明品はPR (110) が1以上でありTC (012) は1.3以下であること、I

(030)/I (104) とI (012)/I (030) とはPR (110) と相関が無くそれぞれの. 154~4.369と0.082~11.693と値がばらつき一貫性がないことがわかる。また、PR (110) が大きくなるにつれて粒径/膜厚の比が若干大きくなっていくことがわかる。また、表1より本発明品の平均粒径が酸化膜の膜厚が2.5 μ m以下であり、膜厚が2.5 μ m以上のときは4 μ m以下であること、中心線平均面粗さRaは0.6 μ m以下であり、最大面粗さRmaxは酸化膜の膜厚が2.5 μ m以上のときのRmaxは3 μ m以下であることがわかる。

【0029】(実施例2)上記実施例1の手順で、0.3μm厚さのTiNを900℃で、6μm厚さのTiCN膜を900℃で、6μm厚さのTiCN膜を900℃で形成した後、TiC/TiCO結合層を950~1010℃で成膜した。次いで、A1C1。ガスとH₂ガス21/分とC0゚ガス100m1/分およびH₂Sガス8m1/分とをCVD炉内に流し1010℃で酸化アルミニウムを成膜し、その後、H₂ガス41/分とTiC1゚ガス50m1/分とN₂ガス1.31/分を流し1010℃で窒化チタニウム膜を形成した時の本発明品の代表的な3つのX線回折測定結果を図7、図8、図9に示す。また、この実施例2による本発明品の評価結果を表2にまとめる。

[0030]

【表2】

16

)	·						
	PR (110)	TC (012)	I (030)	I (012)	膜厚	平均粒径	Rmax	Ra
No			/1 (104)	/I (030)	(μm)	(µm)	(µm)	(µm)
21	1. [1	1. 28	0. 365	6, 295	4. 6	3. 0	2, 45	0. 46
22	1. 64	1. 27	4. 369	0. 082	2. 8	2. 0	1. 57	0. 44
23	. 2. 47	1.11	0. 197	R. 522	2. 8	1.5	1.08	0. 34
24	3. 70	9, 47	1, 713	0. 447	1. 7	1. 2	1. 09	0. 28
25	3. 98	1. 15	0. 380	10. 280	1.6	L O	0. 45	0.17
26	4. 09	0. 72	0. 925	1, 362	1, 7	1. 3	I. 12	0.19
27	4. 27	0. 80	0. 564	3, 504	1. 5	1. 2	0. 45	0. 21
28	4. 31	0. 62	2. 169	0. 837	3. 1	1.6	1. 06	0. 32
29	4. 56	1, 07	0. 278	12. 910	2. 0	1. 2	0. 38	0, 22
30	4. 74	0, 26	7. 580	0, 160	4. 2	2. 1	1. 61	0. 29
31	5. 55	0. 76	0. 374	7. 777	1.7	1. 5	0, 47	0. 25
82	5. 97	0. 80	0, 287	63, 060	2. 2	1. 5	0. 49	0. 37
33	6, 00	0.48	0.419	5. 096	1. 6	1.1	0. 42	0.15
34	6. 43	0. 67	0. 059	25. 952	4.1	2. 5	2. 02	0. 36
35	6, 65	0, 48	1.053	8. 707	3. 2	1.6	0. 74	0. 22
36	6. 66	0. 39	3, 251	1. 236	3. 6	1. 5	0. 78	0.14
37	5, 78	0. 35	0, 576	7. 752	1. 8	1. 3	0. 41	0, 16
38	6, 90	0. 34	0. 111	28. 490	3. 7	1. 7	0, 55	0.14

【0031】図7、8、9より α (110)ピークが強 く、α(012)やα(104)、α(030)等のピ -クは小さいことがわかる。この相対的に弱い α (0.12)、 α (104)、 α (030) ピークに関し、図7 の場合 I (030) / I (104) < 1、 I (012) / Ⅰ(030)>1であり、図8の場合Ⅰ(030)/Ⅰ り、図9の場合 I (030) / I (104) > 1、 I (012)/I(030)>1となっていることがわか

【0032】表2よりHzSガスを用いて酸化アルミニ ウム膜を成膜した本発明品はPR(110)が1以上で ありTC(012)は1.3以下であること、I(03 0) /I (104) とI (012) /I (030) とはP R(110)と相関が無くそれぞれ0.059~7.5 80, 0.082~63.060と値がばらつき一貫性 がないことがわかる。また、表2より本発明品の平均粒 径が酸化膜の膜厚が 2.5 μm未満のときは 2 μm以下 であり、かつ膜厚が2. 5μ m以上のときは 4μ m以下 であること、中心線平均面粗さRaはΟ. 6μm以下で あり、最大面粗さRmaxは酸化膜の膜厚が2.5μm 未満のときは 2μ m以下であり、かつ膜厚が 2.5μ m 以上のときは3 μm以下であることがわかる。

【0033】本発明品の表1中のα型酸化アルミニウム を主とする酸化膜(図4中の1に対応。)及び結合層 (図4中の2に対応。)と非酸化膜(図4中の3に対 応。) 近傍の破断面を電界放射型走査電子顕微鏡 (FE - S E M) で観察した写真を図10と図11に示す。図 10は倍率2万倍で、図11は5万倍で結合層付近を撮

品の破断面のFE-SEM写真より、本発明品は、 α 型 酸化アルミニウムを主とする酸化膜と下地である非酸化 膜との間に厚さが100~500nmで粒径が20~1 60nmの結合層が形成されていることがわかる。図1 2は上記本発明品の結合層近傍の透過電子顕微鏡(TE M) 写真である。図中、非酸化膜であるTiCNの結晶 粒(図12中B4, B5はその一部)上に結合層(図1 2中B6, B7はその一部)が形成されその上に α 型酸 化アルミニウムを主とする酸化膜が形成されている。図 3は図12のα部、即ち、α型酸化アルミニウムを主と する酸化膜と結合層との界面近傍の格子像写真を示した もので、写真の上方向から順に、 α型酸化アルミニウム を主とする酸化膜、α型酸化アルミニウムを主とする酸 化膜/結合層の界面、結合層が写っている。図3よりα 型酸化アルミニウムを主とする酸化膜と結合層との界面 において格子縞が連続していることがわかる。なお、図 3はα型酸化アルミニウムを主とする酸化膜/結合層の 界面がTEM写真面に垂直ではなく斜めに写っているも のである。また、図12における結合層と下地の非酸化 膜との界面(図12中のb付近)を透過電子顕微鏡(T EM)で同様に観測した結果、結合層と非酸化膜とは互 いにエピタキシャルの関係にあり、格子が連続的に成長 していることが確認された。図13は本発明品の表2中 の試料 2 2 について結合層と α型酸化アルミニウムを主 とする酸化膜との界面近傍を観察したものである。図1 3の上方向が酸化膜の上面方向で、図13の中央部に結 合層の格子面が見られ、その両側に α型酸化アルミニウ ムを主とする酸化膜の格子面が見られる。結合層と図中 右側のα型酸化アルミニウムを主とする酸化膜の粒子及 影したものである。図10、図11を始めとする本発明 50 び結合層と図中左側のα型酸化アルミニウムを主とする

*が判明した。

酸化膜の粒子との両界面において格子縞が連続している ことがわかる。なお、図13の左側の界面はα型酸化ア ルミニウムを主とする酸化膜/結合層の界面がTEM写 真面に比較的垂直に写っているものである。

【0034】次に、実施例1および実施例2の条件で製 作した本発明品の切削工具各5個を用いて、鋳物の被削 材を以下の条件で1時間連続切削した後にアルミナ膜の 剥離状況を倍率200倍の光学顕微鏡により観察し、評 価した。

被削材 FC25 (HB230)

切削速度 300m/min

送り 0. 3 mm/rev

切り込み 2.0mm

水溶性切削油使用

この切削試験の結果、上記本発明品はいずれも1時間連 続切削後もアルミナ膜の剥離が見られず切削工具として 優れていること、また、PR (110) が1.5以上の 時は1.5時間連続切削後もアルミナ膜の剥離が見られ ず更に優れていることが判明した。また、上記本発明品 の切削工具各5個を以下の条件で断続切削し、1,00 20 0回衝撃切削後に刃先先端の欠け状況を倍率50倍の実 体顕微鏡で観察し、評価した。

被削材 SCM材

切削条件 100 m/min

0. 3 mm/rev

切り込み 2.0 mm

切削試験後、上記本発明品はいずれも刃先に欠損不良を 発生すること無く使用でき、長寿命であった。また、P R(110)が2以上で、中心線平均面粗さRaが0. 5μm以下の時は1,500回衝撃切削後にも刃先に欠 30 【0037】 損不良を発生すること無く使用でき更に優れていること*

【0035】(従来例1)結合層の作製方法の差異によ るα型酸化アルミニウムを主とする酸化膜の諸特性及び 切削特性への影響を明らかにするために、本発明品と同 様にWC72%、TiC8%、(Ta、Nb)C11 %、Со9%(%はいずれも重量%を示す。)の組成よ りなる切削工具用超硬基板の表面に 0.3 μm厚さの T iN膜と6μm厚さのTiCN膜を形成した後、Hzキ ャリヤーガスとTiCliガスとCHiガスを原料ガスに 10 用い1010℃で5~30分間反応させTiC膜を成膜 した後、TiС 14ガスと С Н4ガスとを止め、作製した TiC膜上にH₂キャリヤーガスとCO₂ガスとを流して 1010℃で15分間TiC膜を酸化することにより結 合層を作製した。その後、実施例1と同一の条件で10 20℃でH2ガス、A1C13ガスおよびCO2ガスによ り所定の厚さの酸化アルミニウム膜を成膜した従来品を 作製した。

【0036】上記従来例1において、結合層を作製した 後、1020℃でH2ガス、A1C13ガスおよびCO2 ガスにより酸化アルミニウム膜を作製した従来品をX線 回析したところ、図14に示されるX線回析パターンが 得られた。図14の場合、α-A12O3のX線回析ピー ク強度は(116)、(104)、(012)、(11 3) の順に強く、(110) ピークは弱いことがわか る。作製したこの従来例品において、上記実施例と同様 に測定したPR(110)、TC(012)、I(03 0) / I(104)、I(012) / I(030)、結晶 の平均粒径、中心線平均面粗さRa、最大面粗さRma xを表3にまとめる。

【表3】

	PR (110)	TC (012)			膜厚	平均粒径	Rmax	Ra
No			/I (104)	/L (030)	(µm)	(μm)	(µm)	(µm)
41	0. 24	0. 48	0.183	2. 311	2. 5	4. 2	3. 16	0. 76
42	0. 26	0. 74	1. 170	1. 156	2. 3	2. 2	2.09	0. 59
43	0. 28	0. 39	0. 130	1. 686	4.7	4. 4	3, 42	0. 64
44	D. 5 5	0. 52	1, 302	0. 268	3. 4	3. 3	3. 01	0. 61
45	0.85	0. 75	0. 122	3. 044	2. 2	2. 1	2. 05	0. 53

【0038】表3より、この従来例のものはPR(11 0)が1未満であり、I(030)/I(104)とI (012)/I (030) $\geq ta0.$ $122\sim 1.$ 302と0.268~3.044と1前後でばらつき、その平 均粒径は酸化膜の膜厚が2.5μm未満のときも2μm を越えることがあり、膜厚が 2. $5 \mu m$ 以上のときは 4μmを越えることがあることがわかる。また、中心線平 均面粗さRaは膜厚が2.5μm以上の領域で0.6μ mを越えており、最大面粗さRmaxも酸化膜の膜厚が 2. 5μ m未満でも 2μ mを越え、かつ膜厚が 2.5μ m以上では3μmを越えることがあることがわかる。

結合層を作製した後、1010℃でA1C1₃ガス、H2 40 ガス、CO2ガス、H2Sガスとにより所定の厚さの酸化 アルミニウム膜を成膜し、その後、H2ガス41/分と TiCl₄ガス50ml/分とN₂ガス1.31/分を流 し1010℃で窒化チタニウム膜を形成した従来品の代 表的なX線回折結果を図15に示す。図15のα-A1 2 O3 の場合、X線回析のピーク強度は(0 1 2)、(0 24)、(116)、(030)の順に強く、(11 0) ピークは弱いことがわかる。この作製した従来例品 を、上記実施例と同一条件で測定したPR(110)、 TC(012), I(030)/I(104), I(0【0039】(従来例2)また、従来例1と同様にして 50 12)/I(030)、結晶の平均粒径、中心線平均面

粗さRa、最大面粗さRmaxを表4にまとめる。

*【表4】

[0040]

No	PR (110)	TC (012)	I (030) /I (104)			平均粒径 (μm)	Rmax (µm)	Ra (μm)
51	0. 51	1. 80	1. 547	3, 873	2, 9	2. 3	2. 17	0, 44
52	0, 88	1. 32	1. 229	3, 184	1. 8	1, 5	1, 41	0. 37
53	0. 91	1.55	0, 289	7. 836	1.8	1. 4	1. 36	0. 35
54	0.97	1, 61	0.476	5. 870	2. 2	1. 8	1. 75	0. 41

【0041】表4より、 H_2 ガス、 $A1C1_3$ ガス、 CO_2 ガスおよび H_2 Sガスとを用いて1010 Cで酸化アル 10 ミニウム膜を成膜した従来例2のものはいずれもPR (110) が1未満であり、I(030) /I(104)、I(012) /I(030) はそれぞれ0. 289 1.547 184 1

【0042】上記従来例品の切削工具各5個を用いて上記実施例と同一の連続切削テストを行った結果、従来例品はいずれも10分間連続切削後にアルミナ膜の剥離が見られた。また、上記従来例品の切削工具各5個を上記実施例と同一条件で断続切削し、1,000回衝撃切削後20に刃先先端の欠け状況を倍率50倍の実体顕微鏡で観察した結果、いずれにも大きな欠けが発生しており、切削工具として劣っていることが判明した。

【0043】以上より、酸化アルミニウム膜自体の成膜方法は同一であっても結合層の作成方法を変化させることによりその上に成膜される酸化アルミニウム膜の諸特性を制御出来ることがわかる。また、結合層はTiC/TiCOに限るものではなく、TiN/TiNO、TiCN/TiCNOのいずれかまたはこれらを組み合わせた複数層でも上記実施例と同様の作用効果が得られた。また、下地膜はTiCNに限るものではなく、結合層中の非酸化膜(図4中の2ー2、例えばTiC/TiCO結合層中のTiC)と同一物(TiC)でも上記実施例と同様の作用効果が得られた。

[0044]

【発明の効果】上述のように、本発明品によれば、基体表面に周期律表のIVa、Va、VIa族金属の炭化物、窒化物、炭窒化物、酸化物、酸炭化物、酸窒化物および酸炭窒化物のいずれか一種の単層皮膜または二種以上からなる多層皮膜上に、X線回析の(110)面ピーク強度 40が強い、すなわち(110)面配向が強い α型酸化アルミニウムを主とする酸化膜が形成されていることにより膜の密着性が良く、機械特性の優れた長寿命の酸化アル

ミニウム被覆工具が実現できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係わる酸化アルミニウム被覆工具のX線回析パターンを示す図である。

【図2】本発明に係わる酸化アルミニウム被覆工具のX線回析パターンを示す図である。

【図3】本発明に係わる酸化アルミニウム被覆工具の結晶の構造を示す写真である。

【図4】酸化アルミニウム被覆工具の膜構成を説明する ための模式図である。

【図5】本発明に係わる酸化アルミニウム被覆工具の膜 界面の格子像を説明するための模式図である。

【図6】酸化アルミニウム表面の結晶粒径の測定方法に係わるSEM写真(a)、および粒径測定方法を示す模式図(b)である。

【図7】本発明に係わる酸化アルミニウム被覆工具のX線回析パターンを示す図である。

【図8】本発明に係わる酸化アルミニウム被覆工具のX線回析パターンを示す図である。

【図9】本発明に係わる酸化アルミニウム被覆工具のX線回析パターンを示す図である。

【図10】本発明に係わる酸化アルミニウム被覆工具のセラミック材料の組織写真である。

【図11】本発明に係わる酸化アルミニウム被覆工具の セラミック材料の組織写真である。

【図12】本発明に係わる酸化アルミニウム被覆工具の セラミック材料の組織写真である。

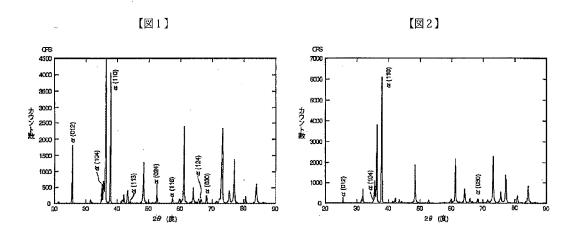
【図13】本発明に係わる酸化アルミニウム被覆工具の 結晶構造を示す写真である。

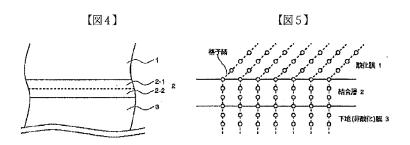
【図14】従来材に係わる酸化アルミニウム被覆工具の X線回析パターンを示す図である。

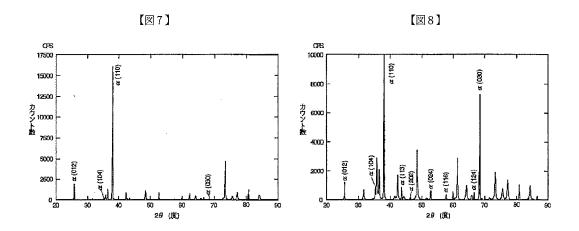
40 【図15】従来材に係わる酸化アルミニウム被覆工具の X線回析パターンを示す図である。

【符号の簡単な説明】

1 酸化膜、2 結合層、3 非酸化膜(下地膜)。

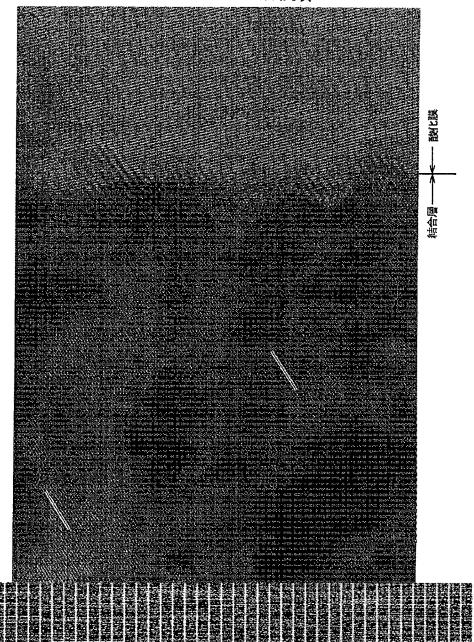






【図3】

図面代用写真



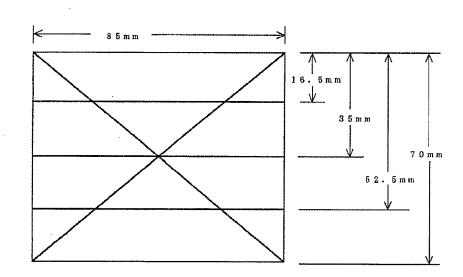
【図6】

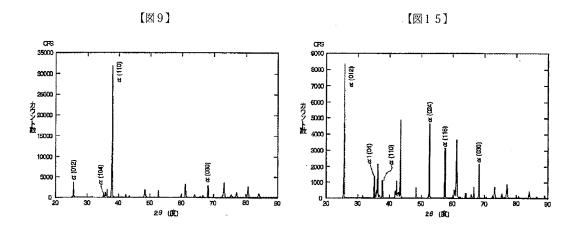
(a) 図面代用写真

粒径1.4μm

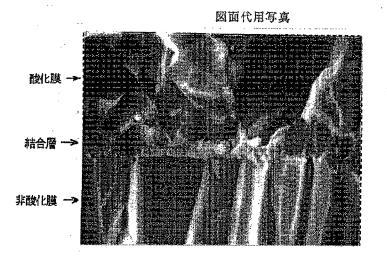
85**7/**475mm

(b)



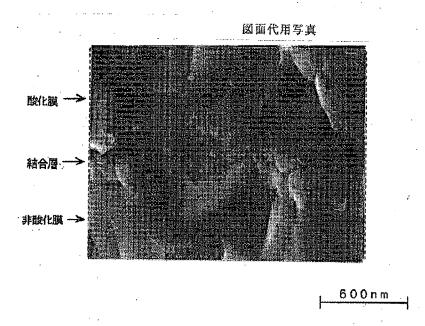


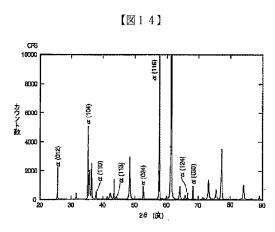
[図10]



1.5µm

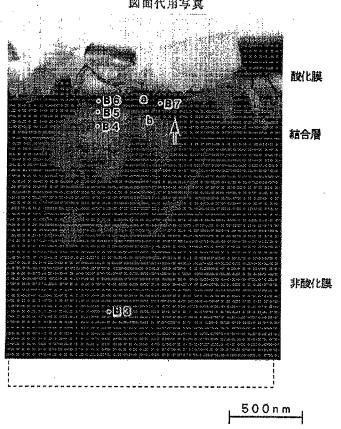
【図11】





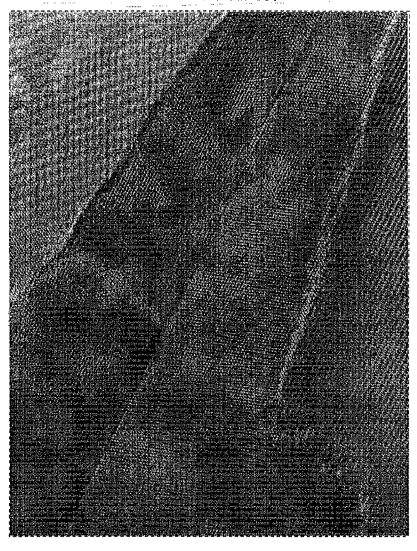
【図12】

図面代用写真



【図13】

図面代用写真



5 n m

フロントページの続き

(72)発明者 植田 広志

千葉県成田市新泉13番地の2日立ツール株 式会社成田工場内

(72)発明者 島 順彦

千葉県成田市新泉13番地の2日立ツール株 式会社成田工場内